# 《解説》

# Core-Shell型ゼオライトを用いたパラキシレン合成

# 宮本 学\*, 西山 憲和\*\*

\*岐阜大学工学部機能材料工学科, \*\* 大阪大学大学院基礎工学研究科物質創成専攻

パラキシレンは付加価値の高い物質である一方で、その製造においては、キシレン異性体分 離コストが高いという課題がある。本研究では、MFI型ゼオライトZSM-5を触媒として用い、 その外表面を同じMFI型の純シリカゼオライトsilicalite-1で被覆することにより、パラキシレ ンを極めて高い選択性で合成できることを見出した。通常のZSM-5は転化率の増大とともにパ ラ選択性が大幅に低下するのに対して、本触媒では高転化率においても優れたパラ選択性を示す ことがわかった。また、silicalite-1で被覆することによって、触媒劣化が抑制される効果も見出 した。silicalite-1層の厚みは、細孔の存在するa軸およびb軸方向に対して薄く、ZSM-5結晶上 にエピタキシャルに成長しており、このような構造が触媒性能に大きく影響していることがわか った。本手法では、同じMFI構造のゼオライトの結晶成長により容易に結晶外表面の酸点を不 活性化させ、ゼオライト本来の形状選択性を発揮させることができた。今後、異種構造のゼオラ イトのコンポジットを含め、様々なゼオライトに対して応用できるものと期待される。

 $\pm - \nabla - \ddot{F}$ : ZSM-5, silicalite-1, core-shell, *p*-xylene

#### 1. はじめに

ベンゼン,トルエン,キシレンは化学工業におけ る基幹原料として重要な役割を担っている。中でも, パラキシレンはPET樹脂,繊維の原料として使用さ れるテレフタル酸の原料となるため,その付加価値 は高い。経済産業省によると、2008年における全世 界のパラキシレン需要は24.8百万トンであり,2014 年には34.8百万トンと毎年5%以上の伸び率を示す と予想されている。特に,隣国中国では、2014年ま での需要の年平均伸び率は13%以上と極めて高く, 日本におけるパラキシレン生産量も堅調に伸びてい くものと思われる。

キシレンは一般に,ナフサの改質油のC<sub>8</sub>留分およびトルエンの不均化によって製造される。得られた 混合キシレンはパラキシレン分離工程に送られ,パ

受理日:2010年9月10日

〒501-1193 岐阜市柳戸1-1 岐阜大学工学部機能材 料工学科

E-mail: m\_miya@gifu-u.ac.jp

ラ体のみ選択的に分離することにより高純度パラキ シレンが製造される。一方,分離後のオルトおよび メタキシレンはキシレン異性化工程へと回されたの ち,再度,パラキシレン分離工程に戻すことにより パラキシレンを回収している。このように,パラキ シレン製造工程は,分離後のキシレン異性化による 再生工程の繰り返しを伴うため,エネルギー消費が 非常に大きい。これは,熱力学的平衡におけるパラ 選択性(キシレン異性体中のパラキシレン比率)が 低い(*p*-:*m*-:*o*-=23:53:24@500℃)ことが主 要な原因となっている。

パラキシレンの選択的合成反応については, MFI, MOR, BEA, FAUなど各種ゼオライトが用いられ ているが,中でも,ZSM-5はパラキシレンの分子径 と同程度の約0.55 nmの細孔を有しており,拡散律 速条件下では,この拡散係数の差よりパラ体が選択 的に生成する。しかし、実際は,細孔から出てきた 生成物が再度外表面で反応するため,選択性は低下 してしまう。このように,空間的制約を受けない結 晶外表面の酸点のため,ゼオライトの形状選択性が 最大限に利用されていない場合が多いと言える。こ

(8)

れまでにも、パラキシレン選択性の向上を目的とし て、様々なZSM-5外表面処理法<sup>1-3)</sup>が数多く報告さ れている。しかし、完全に外表面酸点を覆うことは 難しく、高いパラ選択性を高転化率条件下で維持す ることはできていない。これまでに著者らは、触媒 機能を有するZSM-5結晶の周りを、触媒機能をもた ないゼオライトであるsilicalite-1でコーティングし、 結晶外表面の活性点を不活性化させる手法について 研究を進めてきた。本解説では、Core-Shell 型ゼオ ライト触媒の合成手法とその結晶構造、およびパラ キシレン合成における触媒特性について詳細に述べ る。

### 2. Core-Shell 型ゼオライトの触媒特性4-7)

### 2.1 転化率とパラ選択性

核となる触媒にはプロトン型ZSM-5(東ソー株式 会社. 結晶径:3 µm, Si/Al = 108) を用い、水熱 合成法によりZSM-5外表面へのsilicalite-1コーティ ングを行った(以下. silicalite/ZSM-5と呼ぶ)。水 熱合成はフュームドシリカ,水酸化テトラプロピル アンモニウム (TPAOH) を用いて, 1.0 SiO<sub>2</sub>: 0.12 TPAOH: 4.0 ethanol: 60.0 H<sub>2</sub>Oの組成で調製した 前駆溶液とZSM-5結晶粉末を混合し,180℃で24 時間の条件で行った。図1にsilicalite-1コーティン グ前後のSEM 像を示す。コーティング前後におけ る結晶径の変化はほとんど認められないものの、そ の外観は大きく変化している。しかしながら, silicalite-1コーティング後もその外観は単結晶のよ うに見えることから、核となるZSM-5上にsilicalite-1が二次成長していることがわかる。ZSM-5結晶上 でのsilicalite-1の成長過程およびその結晶構造につ いては後で詳しく述べる。

silicalite-1被覆前後の触媒を用いてトルエンのメ



☑ 1 SEM images of uncoated ZSM-5 and silicalite/ZSM-5.

タノールによるアルキル化を実施した。その結果を 表1にまとめた。silicalite-1コーティング前のZSM-5の場合,所定の反応条件において、トルエン転化 率42.7%,パラ選択性63.1%であったのに対して, silicalite/ZSM-5では同反応条件において、転化率 37.2%,パラ選択性98.9%と極めて高いパラ選択性 を示した。このような高いパラ選択性を示すにも関 わらず、トルエン転化率の低下はわずかである点が 特徴的である。また、図2にZSM-5および silicalite/ZSM-5の各転化率におけるパラ選択性を示 す。ZSM-5では、トルエン転化率の上昇とともにパ ラ選択性が大きく低下するトレードオフの関係を示 す。一方,silicalite-1で被覆した触媒では、転化率 の増大にともなうパラ選択性の低下は見られず、安 定してほぼ100%近いパラ選択性を示した。

MFI型ゼオライト細孔内におけるキシレン異性体 の拡散係数は, o-: m-: p- = 10: 1: 1000とパラ体 の拡散が最も速い<sup>8)</sup>。Weiは, この拡散速度の差に よって高いパラ選択性が発現すると報告しており<sup>9)</sup>, 丹羽らも同様の結論を導き出している<sup>10)</sup>。一方,外 表面および細孔開口部付近の非形状選択的酸点によ るキシレン異性化反応の寄与がパラ選択性に大きく 影響するとの報告<sup>11)</sup>もなされており, この二つの要 因が相互に影響し,最終的なパラ選択性が決まるこ

表1 Product distribution in toluene alkylation over uncoated ZSM-5 and silicalite/ZSM-5.

Silic	calite/	ZSM-5	Thermodynamic
Z	SM-5		equilibrium
Reaction temperature [K]	673	673	
W/F [kg-catalyst h mol <sup>-1</sup> ]	0.06	0.06	
Conversion of toluene [%]	37.2	42.7	
Product composition [%]			
benzene	0.2	0.4	
<i>p</i> -xylene	34.8	24.5	
<i>m</i> -xylene	0.3	9.8	
o-xylene	0.3	4.6	
ethylbenzene	0.1	0.1	
<i>p</i> -ethyltoluene	0.7	0.4	
<i>m</i> -ethyltoluene	0.0	0.2	
trimethylbenzene	0.8	2.7	
Fraction of xylenes [%]			
<i>p</i> -xylene	98.9	63.1	23
<i>m</i> -xylene	0.7	25.2	53
o-xylene	0.4	11.7	24



 $\boxtimes 2$  Toluene conversion and *para*-selectivity in toluene alkylation with space time. T = 673 K, [MeOH]/[toluene] = 1.0, reaction time = 60 min.

とが増田らによって詳細に検討されている12)。この ことから、ZSM-5におけるトルエン転化率とパラ選 択性が示すトレードオフの関係は以下のように説明 される。細孔内においてパラ体の拡散速度が大きい ことから,低接触時間では高いパラ選択性を示すが, 接触時間の増加にともない外表面酸点における異性 化の寄与が相対的に大きくなり,結果としてパラ選 択性は低下する。これに対してsilicalite/ZSM-5で は、 silicalite-1 層がZSM-5 結晶の外表面酸点を不 活性化することによりパラキシレン異性化が抑制さ れ、極めて高いパラ選択性が得られたと考えられる。 表1に示すように芳香族類の生成物分布を比較する と, silicalite/ZSM-5ではメタエチルトルエンやトリ メチルベンゼンなど,MFI型ゼオライトの細孔径よ りも大きな分子径を有する物質の生成が減少してお り、ゼオライト外表面酸点における反応の寄与が小 さくなっていることがわかる。

そこで、コアとなるZSM-5の結晶径が触媒性能 に与える影響について検討した<sup>7)</sup>。図3にsilicalite-



☑ 3 Toluene conversion and *para*-selectivity in toluene alkylation as a function of crystal size of the zeolite catalysts. T = 673K, W/F = 0.14 [kg-cat h mol<sup>-1</sup>], [MeOH]/[toluene] = 1.0, reaction time = 60 min. Filled symbol: ZSM-5, Open symbol: silicalite/ZSM-5.

1 被覆前後におけるトルエン転化率およびパラ選択 性と結晶径との関係を示す。未被覆のZSM-5では結 晶径の増大にともない,転化率の低下およびパラ選 択性の増加がみられた。これは先に述べた通り,細 孔内拡散距離の増大および外表面酸点における異性 化の寄与の低下が原因として考えられる。一方, silicalite/ZSM-5では,結晶径によらず95%以上の 高いパラ選択性を示した。また,転化率はコーティ ングにより低下するものの,他の修飾法と比較して 十分に高い値を示した。SEMから見積もった silicalite-1の層厚は数百nm程度であり,結晶径の 変化幅と比較して小さいことからsilicalite-1層がパ ラキシレンの拡散へ与える影響は小さいと推測され る。

#### 2.2 反応条件の影響<sup>6)</sup>

本触媒を用いたパラキシレン合成において、反応 条件が転化率、選択性に与える影響について検討し た。触媒はSi/Al = 70,平均結晶径15 µmのZSM-5 にsilicalite-1を被覆したものを用いた。まず、供給 ガス中のメタノール/トルエン比を変化させ、反応試 験を行った(図4)。メタノール/トルエン比に関わ らず、いずれの条件においてもパラ選択性はほぼ 100%の結果が得られた。また、トルエン転化率は 40~60%であり、メタノール比率が高くなるにつ れて転化率は増加する傾向を示した。ただし、反応 初期段階での劣化は転化率の増大に伴い大きくなっ



⊠4 Catalytic activity of toluene alkylation over silicalite/ZSM-5 with different methanol/toluene feed ratios at 673 K. W/F = 0.12 kg-catalyst h mol<sup>-1</sup>. Open symbol: toluene conversion, filled symbol: *para*selectivity. [MeOH]/[toluene] = 0.5: circle, 1.0: triangle, 2.0: square.



⊠ 5 Catalytic activity of toluene alkylation over (a) silicalite/ZSM-5 and (b) uncoated ZSM-5 at different reaction temperature. W/F = 0.15 kg-catalyst h mol<sup>-1</sup>, [MeOH]/[toluene] = 1.0. Open symbol:toluene conversion, filled symbol: *para*-selectivity. *T* = 623 K: circle, 673 K: triangle, 773 K: square.

た。次に、メタノール選択率(全メタノール消費量 中のアルキル化に消費された割合)に注目すると、 メタノール選択率は、メタノール濃度が低い場合が 高く<sup>13)</sup>、本実験においてもメタノール選択率はメタ ノール/トルエン = 0.5 および1.0 においてそれぞれ 約80 % および約55 % であった。実施した反応条件 では、メタノール転化率は全て100 % であり副生成 物を生じることから、低メタノール濃度の方が好ま しいと言える。

次に、反応温度の影響について検討を行った。図 5に示すように、未被覆のZSM-5では反応温度の上 昇と共に初期活性の向上が見られた。しかしながら、 反応温度400℃, 500℃の場合, 反応開始4時間程 度で大幅に活性が低下する結果となった。一方, silicalite/ZSM-5では、反応温度が初期活性に与える 影響は未被覆の場合ほど大きく現れず、いずれの反 応温度においても優れたパラ選択性を示した。また. 興味深いことに, silicalite/ZSM-5では高い反応温度 においても安定した触媒活性を示したことから. silicalite-1コーティングが触媒劣化を抑制すること がわかった。一般に、ゼオライトにおける触媒劣化 機構は、細孔内酸点上に直接炭素析出することによ る被毒や細孔開口部での炭素析出による細孔閉塞な どが考えられる。本触媒の場合,不活性な silicalite-1層で外表面を被覆することにより劣化が抑制され たことから、細孔開口部での炭素析出が主な触媒劣 化の原因であったと考えている。

## 3. Silicalite/ZSM-5の結晶構造7)

本触媒における極めて高いパラ選択性は、ZSM-5 結晶上におけるsilicalite-1層の構造と密に関わって いる。そこで、ZSM-5結晶表面でのsilicalite-1の成 長過程およびその構造について検討を行った。図6 にsilicalite-1被覆工程におけるZSM-5結晶表面の経 時変化を示す。コーティング初期段階において、核 となるZSM-5結晶の溶解はほとんど確認されず、 ZSM-5結晶表面に数十nm程度のsilicalite-1結晶の 成長が認められる。さらに、生成したsilicalite-1結 晶はZSM-5結晶面に沿って成長する。具体的には、 silicalite-1はZSM-5結晶の(100)および(010)面上 において生成しやすく、その後の成長はc軸方向に 向かって進行する。この成長過程において、初期に 生成したsilicalite-1の微結晶同士がインターグロー

☑ 6 SEM images of uncoated ZSM-5 and silicalite/ZSM-5 during the first 3 h synthesis.

スし、最終的に、silicalite-1の結晶粒界は消失する。 生成した silicalite-1 層は, c 軸方向に厚く, a 軸およ びb軸方向の層厚は薄い。MFI型ゼオライトの細孔 はa軸およびb軸方向にそれぞれ5.1×5.5, 5.3× 5.6 Åのジグザグおよびストレート細孔を有してお り、これらがお互いに連結することによって3次元 細孔構造を形成している。つまり、細孔が存在して いる面において生成したsilicalite-1層は薄く、拡散 抵抗となりにくい。さらに、HRTEM によりその結 晶構造を詳細に調べたところ、図7に示すように、 核となるZSM-5と成長したsilicalite-1結晶の界面に おいて、格子縞に連続性があり、結晶格子のズレな どは見られなかった。また、ZSM-5の同一結晶面上 の異なる場所で生成したsilicalite-1結晶はZSM-5の 結晶面に沿って配向しており, silicalite-1の成長は 核となるZSM-5の結晶面に強く依存する結果となっ



 $\boxtimes$  7 TEM image of composite crystal (a) and HREM image at the interface between silicalite-1 and ZSM-5 (b) at 120 kV.

た。Hedlundらによると、高シリカZSM-5 (Si/Al > 22)の結晶表面における silicalite-1 の二次成長は基 盤となるZSM-5に対してエピタキシャルとなること がわかっている<sup>14,15)</sup>。今回用いたZSM-5は高シリ カであり、HRTEM 像の結果を考慮すると、本触媒 においても silicalite-1 はZSM-5 上にエピタキシャル 成長していると考えるのが妥当である。このことは, 核となるZSM-5と外表面を覆う silicalite-1 それぞれ の細孔が連続的に繋がっていることを意味する。ア モルファスシリカの蒸着、プレコーキングなどを用 いた修飾法では、細孔開口部における細孔径が減少 し、キシレンの拡散を大幅に抑制する。そのため、 触媒活性が低下し、高転化率の達成が困難になる。 一方,本触媒では,silicalite-1およびZSM-5の細孔 径は同程度であり、かつ、上述の通り silicalite/ZSM-5の界面における細孔は連続性を有している。単結 品内の分子の拡散速度は、結晶間空隙が存在する多<br /> 結晶構造薄膜に比べ十分に大きい10ことから、コー ティング前後の分子の結晶内拡散係数は同程度と見 なせる。このため、本触媒では、コーティングにお ける活性低下が最小限に抑制され、高いトルエン転 化率とパラ選択性の両立が達成できたものと考えら れる。

4. silicalite-1 コーティング条件の検討<sup>17)</sup>

これまでに述べてきたように、本触媒の特性は外

	A1	A6	A7-1	A8	Т5	Т6	T7	
Silica source	FS*	FS	FS	FS	TEOS	TEOS	TEOS	
Sol composition								
x (SiO <sub>2</sub> )	2.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
y (TPAOH)	0.12	0.12	0.06	0.03	0.12	0.06	0.03	
Conversion of toluene [%] <sup>a</sup>	35.3	36.5	39.4	38.6	43.9	46.6	41.7	
Yield of xylenes [%]	31.0	30.2	34.7	31.5	38.9	42.6	35.0	
Fraction of xylenes [%]								
<i>p</i> -xylene	97.5	98.3	98.7	99.6	98.7	94.2	85.6	
<i>m</i> -xylene	1.5	1.1	0.7	< 0.1	0.7	3.4	12.3	
o-xylene	1.0	0.6	0.6	0.3	0.6	2.6	5.1	

表2 Effect of sol composition for silicalite/ZSM-5 synthesis in toluene alkylation

\*FS: fumed silica, a W/F = 0.11 kg-catalyst h mol<sup>-1</sup>, T = 673 K, reaction time = 60 min.

表面を覆う silicalte-1 層の形態が強く影響している ことから、コーティング条件の最適化が必要となる。 そこで、silicalite-1コーティング時の前駆溶液中の シリカ源およびシリカ源濃度, 有機構造規定剤 (SDA) 濃度の影響について検討した。シリカ源に はフュームドシリカおよびオルトけい酸テトラエチ ル (TEOS) を, SDA にはTPAOH を使用し, xSiO<sub>2</sub>: y TPAOH: 8 EtOH: 120 H<sub>2</sub>Oの組成の前駆体溶液 を調製した。核となるZSM-5にはSi/Al = 70, 平均 結晶径15 µmのものを用いた。水熱合成条件は、 180℃,24時間とした。表2にシリカ源,前駆体組 成,反応試験結果をまとめた。シリカ源にフューム ドシリカを用いた場合,前駆溶液中シリカ濃度, SDA 濃度ともに低くなるにつれ、パラ選択性は向上 する。前駆溶液中のシリカおよびSDA 濃度が大き い場合,水熱合成中にsilicalite-1の核が生成しやす く, ZSM-5 結晶上でのsilicalite-1の二次成長が不十 分であった可能性がある。SEM によりその外観を確 認したところ、A1はZSM-5上に多結晶層が積層し ており,A8ではほとんどsilicalite-1の多結晶層は見 られない。

一方、シリカ源にTEOSを用いた場合は、SDA濃 度が小さくなるにつれパラ選択性が大きく低下して おり、フュームドシリカを用いた場合と逆の傾向を 示す。特に、低SDA濃度条件ではそのパラ選択性は 低い値を示しており、silicalite-1層がZSM-5結晶外 表面を十分に被覆していないと考えられる。SEM 観 察の結果、TEOSを用いた場合、いずれの条件にお いてもsilicalite-1多結晶層が生成していることが確 認されたことから, TEOS をシリカ源に用いた場合 は核生成しやすく, ZSM-5 へのsilicalite-1の二次成 長が抑制される傾向がある。このため, フュームド シリカの場合と比較して, トルエン転化率は全体的 に高い傾向を示したものと考えられる。

## 5. おわりに

MFI型ゼオライトZSM-5外表面を純シリカゼオラ イトsilicalite-1で被覆したCore-Shell型ゼオライト 触媒が,極めて優れたパラ選択性を示すことを実証 した。また,本触媒は従来の修飾法と比較して,比 較的高いトルエン転化率においても高いパラ選択性 を有することが特徴的である。このような特性は, ZSM-5結晶上にsilicalite-1がエピタキシャル成長し た界面構造に由来しており,ZSM-5上にsilicalite-1 薄層を二次成長させることが高活性・高選択性触媒 の合成において重要であると言える。

ゼオライトの形状選択性は非常に魅力的であり, 例年,多くの新規ゼオライト構造が合成されている ことから,その応用範囲は益々広がっていくものと 期待される。また,付加価値が高く,分離が困難な 物質の選択的合成を可能とする触媒は,コスト・エ ネルギーの観点から,その重要度は今後も変わらな いであろう。このような中,ゼオライトの結晶構造 が本来有する形状選択性を最大限に活用した新規な 触媒反応の開発に期待したい。

#### 謝 辞

本研究を進めるにあたり、D. V. Vu博士にご尽

力頂いた。氏のご協力に対し, 誌面を借りて御礼申 し上げます。

- 文 献
- N. Y. Chen, W. W. Kaeding, F. G. Dwyer, J. Am. Chem. Soc. 101, 6783 (1979).
- M. Niwa, M. Kato, T. Hattori, Y. Murakami, J. Phys. Chem. 90, 6233 (1986).
- L. D. Rollmann, N. J. Princeton, US Patent 4,088,605 (1978).
- M. Miyamoto, T. Kamei, N. Nishiyama, Y. Egashira, K. Ueyama, *Adv. Mater.* 17, 1985 (2005).
- N. Nishiyama, M. Miyamoto, T. Kamei, Y. Egashira, K. Ueyama, *Stud. Surf. Sci. Catal.* 162, 275 (2006).
- D. V. Vu, M. Miyamoto, N. Nishiyama, Y.Egashira, K. Ueyama, J. Catal. 243, 389 (2006).
- D. V. Vu, M. Miyamoto, S. Ichikawa, N. Nishiyama, Y. Egashira, K. Ueyama, *Micropor. Mesopor. Mater.* 115, 106 (2008).
- G. Mirth, J. Cejka, J. A. Lercher, J. Catal. 139, 24 (1993).

- 9) J. Wei, J. Catal. 76, 433 (1982).
- J.-H. Kim, T. Kunieda, M. Niwa, J. Catal. 173, 433 (1998).
- Y. S. Bhat, J. Das, K. V. Rao, A. B. Halgeri, J. Catal. 159, 368 (1996).
- 12) 增田隆夫, 溝田浩敏, 橋本健治, 化学工学論文集 20, 170 (1994).
- [13] J. P. Breen, R. Burch, M. Kulkarni, D. McLaughlin, P. J. Collier, S. E. Golunski, *Appl. Catal.*, A **316**, 53 (2007).
- [14] Q. Li, Z. Wang, J. Hedlund, D. Creaser, H. Zhang, X. Zou, A.-J. Bons, *Micropor. Mesopor. Mater.* 78, 1 (2005).
- Z. Wang, J. Hedlund, H. Zhang, X. Zou, *Micropor. Mesopor. Mater.* 95, 86 (2006).
- R. Nagumo, H. Takaba, S. Nakao, J. Phys. Chem. B 107, 14422 (2003).
- D. V. Vu, M. Miyamoto, N. Nishiyama, Y. Egashira, K. Ueyama, *Catal. Lett.* **127**, 233 (2009).

Core-Shell Zeolite Composite Catalyst for Selective Formation of para-Xylene

Manabu Miyamoto\* and Norikazu Nishiyama\*\*

\* Department of Materials Science and Technologies, Gifu University

\*\* Division of Chemical Engineering, Graduate School of Engineering Science, Osaka University

Production of alkylbenzenes is one of the most important technologies on the chemical industry. *p*-Xylene is, in particular, much valuable in alkylbenzenes due to the steady increase of its market demand, and catalysts development for selective formation of *p*-xylene has been attractive because of the low *p*-xylene selectivity in the thermodynamic equilibrium and the high energy consumption on its separation from xylene isomers. For selective formation of *p*-xylene, MFI type aluminosilicate zeolite, ZSM-5 was coated with pure silica MFI, silicalite-1. The core-shell zeolite catalyst showed extremely high *para*-selectivity with high toluene conversion on the alkylation of toluene. The silcalite-1 layer with a few hundred nanometers was epitaxially grown on the ZSM-5 crystal resulting in the direct connection of pores between ZSM-5 and silicalite-1. This direct connection of pores and deactivation of acid sites on the external surface of the ZSM-5 crystal could achieve the remarkable *para*-selectivity with high toluene conversion.

Keywords: ZSM-5, silicalite-1, core-shell, p-xylene